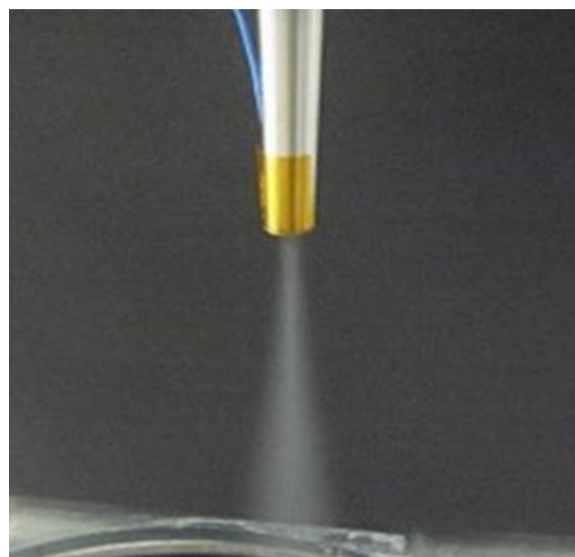


蒸気2流体洗浄ユニット

SSCシリーズ



半導体への利用にも耐えるクリーンな洗浄

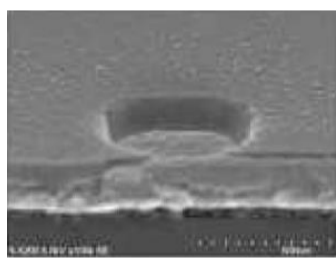
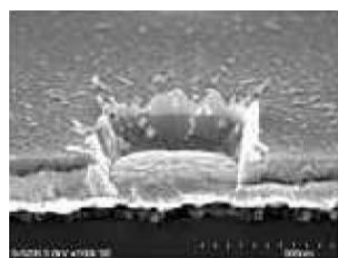
多彩な用途 太陽電池基盤・ガラス基板の洗浄、LEDの金膜剥離等

消耗品不使用 ランニングコストを大幅削減

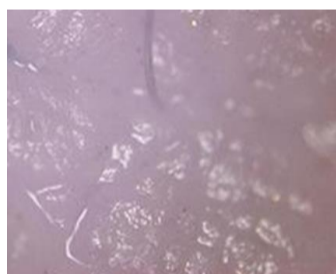
環境負荷低減 「純水」のみを使用。化学薬品の使用も大幅減

洗浄事例

エッチング残渣



皮膚表面のアイシャドー



コア技術



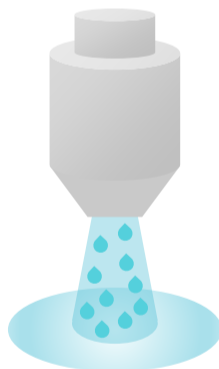
高純度蒸気発生装置

特殊な材料に表面コートを施し、
金属汚染や微小異物の発生を抑制。



純水供給

蒸気に液体を混合し、
洗浄力を大幅に向上。



超音速噴射ノズル

2流体の超音速噴射で対象物表面に
マイクロキャビテーションを発生。

装置例

LED用洗浄装置



BEUGA

半導体用洗浄装置



ASTE

太陽電池用洗浄装置



VALIUS

仕様

金属汚染のない蒸気発生装置

蒸気発生量※ 2 - 100 kg/h

用力 DIW,N2,CDA,200VAC 又は 100VAC

蒸気圧力制御範囲 0.05 - 0.3 MPa


超音速蒸気噴射ノズル

洗浄機本体との通信

※必要な蒸気量に対応するサイズをご用意いたします。



〒224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町台
1-2-32ロイヤルシティ101
TEL 045-532-6481
FAX 045-532-6482

販売元・お問合せ
 真空技術、プラズマ技術
株式会社メイコー

〒400-0105 山梨県甲斐市下今井732
TEL:0551-28-5111(代表) FAX:0551-28-5121
<http://www.meiko-inc.co.jp/>
eigyo-mws@meiko-inc.co.jp

協業事業